

節次	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
1 0810 0900							
2 0910 1000	半導體製程與技術 四國應春三甲 陳瑞堂 明明樓四樓409教室	生技化妝品學 四國應春三甲 王瑞揚 明明樓四樓406教室	程式設計概論 四國應春三甲 陳邦旭 資訊大樓三樓3B教室				
3 1010 1100	半導體製程與技術 四國應春三甲 陳瑞堂 明明樓四樓409教室	生技化妝品學 四國應春三甲 王瑞揚 明明樓四樓406教室	程式設計概論 四國應春三甲 陳邦旭 資訊大樓三樓3B教室	科技英文(一) 四國應春三甲 蔡佩蓉 明明樓四樓406教室			
4 1110 1200	半導體製程與技術 四國應春三甲 陳瑞堂 明明樓四樓409教室	生技化妝品學 四國應春三甲 王瑞揚 明明樓四樓406教室	程式設計概論 四國應春三甲 陳邦旭 資訊大樓三樓3B教室	科技英文(一) 四國應春三甲 蔡佩蓉 明明樓四樓406教室			
5 1310 1400	電化學 四國應春三甲 梁世明 明明樓四樓409教室	高分子材料 四國應春三甲 黃裕仁 明明樓四樓405教室	有機化學與有機化學實驗 四國應春三甲 劉敏憲 逢喜樓三樓工程分析實驗室	彩色濾光片製程技術 四國應春三甲 陳瑞堂 明明樓二樓208教室	台灣社會-華語課程 四國應春三甲 洪逸藍 明明樓四樓406教室		
6 1410 1500	電化學 四國應春三甲 梁世明 明明樓四樓409教室	高分子材料 四國應春三甲 黃裕仁 明明樓四樓405教室	有機化學與有機化學實驗 四國應春三甲 劉敏憲 逢喜樓三樓工程分析實驗室	彩色濾光片製程技術 四國應春三甲 陳瑞堂 明明樓二樓208教室	台灣社會-華語課程 四國應春三甲 洪逸藍 明明樓四樓406教室		
7 1510 1600	電化學 四國應春三甲 梁世明 明明樓四樓409教室	台灣生活與法律-華語課程 四國應春三甲 洪嘉君 明明樓二樓202教室	有機化學與有機化學實驗 四國應春三甲 劉敏憲 逢喜樓三樓工程分析實驗室	彩色濾光片製程技術 四國應春三甲 陳瑞堂 明明樓二樓208教室			

8 1610 1700		台灣生活與法律-華語 課程 四國應春三甲 洪嘉君 明明樓二樓202教室		班會 四國應春三甲			
9 1710 1800							
10 1745 1830							
11 1830 1915							
12 1915 2000							
13 2010 2055							
14 2055 2140							
15 2145 2230							

1-9節上課時間設定以日間部為主，10-15節以進修部為主